

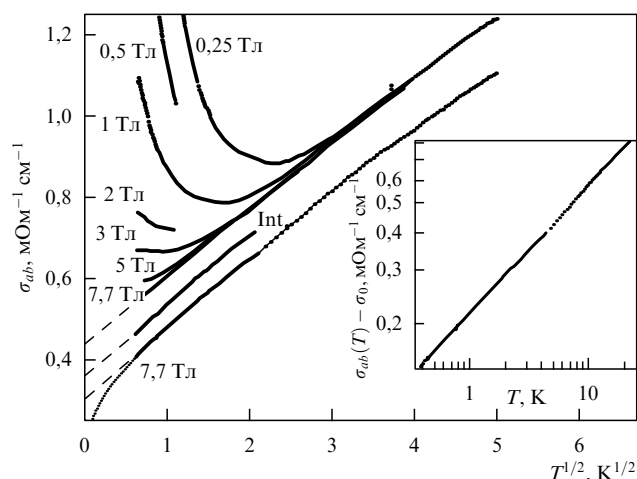


Рис. 4. Графики проводимости $\sigma_{ab} = 1/\rho_{ab}$ в зависимости от $T^{1/2}$. Пунктирной линией для сравнения показана наилучшая логарифмическая аппроксимация $\rho_{ab} = A + B \log T$ для "закаленного" состояния. Вставка: температурная зависимость проводимости в двойном логарифмическом масштабе.

образца линейные экстраполяции к нулевой температуре (штриховые линии на рис. 4) дают высокие уровни проводимости 300–400 Ом⁻¹ см⁻¹ (для другого несверхпроводящего кристалла α даже превышает 2000 Ом⁻¹ см⁻¹). Таким образом, если принять анизотропную 3D-модель, напрашивается вывод, что нормальное состояние YBCO является металлическим по обе стороны перехода SC–NSC.

В то время, как едва ли можно сделать обоснованный выбор между логарифмическим и степенным представлением на рис. 3 и 4, это становится возможным по мере дальнейшего смещения системы к диэлектрическому состоянию. Такой анализ, выполненный в работе [13] для ρ_c , показал, что проводимость продолжает следовать степенному закону с $\alpha \rightarrow 0$, но не соответствует более альтернативному логарифмическому представлению.

Следовательно, описание нормального состояния в YBa₂Cu₃O_{6+x} как состояния 3D-системы вблизи перехода металл–диэлектрик представляется более предпочтительным, а проводимость в близкой окрестности перехода М–И можно описать скейлинговой температурной зависимостью. Предполагается, что нормальное состояние, лежащее в основе сверхпроводимости, является металлическим, а переход М–И расположен на фазовой диаграмме на некотором расстоянии от SC области. Очевидно, что дальнейшие исследования очень желательны, и тот факт, что, по-видимому, нормальное состояние точно то же самое по обе стороны фазовой границы SC–NSC, достойно особого внимания, поскольку оно позволяет исследовать проблему, не усложненную сверхпроводимостью.

А.Н. Лавров выражает глубокую благодарность за гостеприимство Институту физики твердого тела, где была, в основном, выполнена эта работа.

Список литературы

1. Dagotto E *Rev. Mod. Phys.* **66** 763 (1994)
2. Brenig W *Phys. Rep.* **251** 153 (1995)

3. Ando Y et al. *Phys. Rev. Lett.* **75** 4662 (1995)
4. Boeinger G S et al. *Phys. Rev. Lett.* **77** 5417 (1996)
5. Varma C M, preprint cond-mat/9703122
6. Ando Y et al. *Phys. Rev. Lett.* **77** 2065 (1996)
7. Malinowski A et al., preprint cond-mat/9705138
8. Fisher M P A *Phys. Rev. Lett.* **65** 923 (1990)
9. Seidler G T, Rosenbaum T F, Veal B W *Phys. Rev. B* **45** 10162 (1992)
10. Veal B W et al. *Phys. Rev. B* **42** 6305 (1990)
11. Lavrov A N, Kozeeva L P *Physica C* **248** 365 (1995)
12. Lavrov A N, Kozeeva L P *Physica C* **253** 313 (1995)
13. Гантмахер В Ф и др. *Письма в ЖЭТФ* **65** 834 (1997) [*JETP Lett.* **65** 870 (1997)]
14. Abrahams E et al. *Phys. Rev. Lett.* **42** 673 (1979)
15. Гантмахер В Ф и др. *Письма в ЖЭТФ* **65** 475 (1997) [*JETP Lett.* **65** 502 (1997)]
16. Altshuler B L et al. *Phys. Rev. Lett.* **44** 1288 (1980)
17. Imry Y J. *Appl. Phys.* **52** 1817 (1981)

Квантовые флуктуации и диссипация в тонких сверхпроводящих проволоках

А.Д. Заикин, Д.С. Голубев,
А. ван Оттерло, Г.Т. Зимани

1. Введение

Хорошо известно, что флуктуации размывают дальний порядок в сверхпроводниках низкой размерности [1]. Означает ли это, что сопротивление таких сверхпроводников всегда остается конечным (или даже бесконечным), или оно может при определенных условиях снижаться до нуля? Имеется много информации о поведении двумерных (2D) сверхпроводящих пленок, физические свойства которых определяются главным образом фазовым переходом Костерлица–Таулеса–Березинского (КТБ) [2]. В квазиодномерных сверхпроводящих проволоках ниже критической температуры T_c , определяемой приближением среднего поля, причиной ненулевого сопротивления могут быть термически активированные проскальзывания фазы (ТАПФ) [3]. Этот эффект имеет практическое значение при температурах вблизи T_c , где теоретические предсказания были подтверждены экспериментально [4]. Однако при понижении температуры число ТАПФ экспоненциально уменьшается, и при T , не очень близких к T_c , теория не предсказывает конечного сопротивления [3]. Тем не менее в экспериментах Джордано [5] ясно показано, что при температурах существенно ниже T_c сопротивление сверхтонких сверхпроводящих проволок имеет конечное значение. Недавно в экспериментах других авторов [6] для тонких квазиодномерных проволок были обнаружены значительные отклонения от поведения, предсказываемого в модели ТАПФ.

Естественно объяснить эти экспериментальные наблюдения влиянием квантовых флуктуаций, которые приводят к квантовым проскальзываниям фазы (КПФ) в 1D-сверхпроводящих проволоках. Однако оказалось, что первые оценки скорости туннелирования КПФ, полученные в рамках моделей на основе зависящей от времени теории Гинзбурга–Ландау (ВЗГЛ) [7, 8], дают значения, которые слишком малы для того, чтобы объяснить результаты экспериментов [5] (см. детали в работе [9]).

Авторы настоящей работы недавно [9] развили микроскопическую теорию, описывающую явление

КПФ и показали, что в достаточно тонких проволоках эффекты КПФ должны наблюдаться в доступном для измерения диапазоне и могут приводить к ненулевым значениям сопротивления проволок даже при $T = 0$. Кроме того, в работе [9] было доказано существование нового фазового перехода сверхпроводник–металл (диэлектрик) в зависимости от толщины проволоки. В настоящей работе наша теория [9] обобщается в нескольких важных аспектах, в частности, более подробно обсуждаются эффекты КПФ в различных пределах и учитываются диссипативные эффекты вне ядра КПФ. Приводится также возможное объяснение полученного в недавних экспериментах [10] отрицательного магнетосопротивления в рамках нашего КПФ-сценария.

2. Модель

Наши расчеты основаны на подходе эффективного действия для БКШ сверхпроводника [11]. Отправной точкой является статистическая сумма Z , выражаемая как континуальный интеграл по мнимому времени от электронных полей ψ и калибровочных полей $V, \mathbf{A}$, с эвклидовым действием

$$S = \int d^3\mathbf{r} \int_0^\beta d\tau \left\{ \bar{\psi}_\sigma \left[\partial_\tau - ieV + \xi \left(\nabla - \frac{ie\mathbf{A}}{c} \right) \right] \psi_\sigma - g \bar{\psi}_\uparrow \psi_\downarrow \psi_\uparrow + ieV n_i + \frac{\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2}{8\pi} \right\}.$$

Здесь $\beta = 1/T$; $\xi(\nabla) \equiv -\nabla^2/2m - \mu$; en_i обозначает фоновую плотность заряда ионов и $\hbar = k_B = 1$. Преобразование Хаббарда–Стратоновича вводит энергетическую щель Δ как параметр порядка, и электронные степени свободы можно заинтегрировать. Оставшаяся часть представляет собой выражение для статистической суммы через эффективное действие для $i\Delta$, V и $\mathbf{A}$ с решением типа седловой точки $|\Delta| = \Delta_0$ и $V = \mathbf{A} = 0$. Получим

$$S_{\text{eff}} = \int d^3\mathbf{r} \int_0^\beta d\tau \left[\frac{|\Delta|^2}{g} + \frac{\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2}{8\pi} \right] - \text{Tr} \ln \hat{G}^{-1},$$

$$\hat{G}^{-1} = \left(\partial_\tau + \frac{i}{2} \{ \nabla, \mathbf{v}_s \} \right) \hat{1} + |\Delta| \hat{\sigma}_1 + \left(\xi(\nabla) + \frac{m\mathbf{v}_s^2}{2} - ie\Phi \right) \hat{\sigma}_3,$$

где введены сверхтекучая скорость $\mathbf{v}_s = (1/2m)[\nabla\varphi - 2e\mathbf{A}/c]$, химический потенциал для куперовских пар $\Phi = V - \varphi/2e$ и $\Delta = |\Delta|e^{i\varphi}$.

3. Эффективное действие для КПФ

Для того, чтобы получить вклад электронной поляризации, строится эффективная теория с помощью разложения до второго порядка около седловой точки по Φ и $\mathbf{v}_s$ [9, 12]. Событие проскальзывания фазы в мнимом времени включает в себя подавление параметра порядка в ядре проскальзывания фазы (т.е. внутри пространственно-временной области $x \leq x_0$, $\tau \leq \tau_0$) и наматывание сверхпроводящей фазы вокруг этого ядра. Полное действие КПФ S_{QPS} можно представить как сумму части от ядра S_{core} вокруг центра проскальзывания фазы, для которой важны энергия конденсации и диссипация в нормальные токи, и гидродинамической части вне ядра S_{out} , которая зависит от динамики электромагнитных полей и дисси-

пации, обусловленной наличием квазичастиц над сверхпроводящей щелью.

Ниже рассматриваются достаточно тонкие проволоки с поперечным сечением $S < \lambda_L^2$, где λ_L — лондоновская длина проникновения для объемного сверхпроводника. Из-за рассеяния на примесях и дефектах границы средняя длина свободного пробега электрона l в таких проволоках обычно много меньше длины когерентности чистого образца $l \ll \xi_0 = v_F/2\Delta$. Наше рассмотрение ограничено этим физически важным диффузионным пределом. Допуская, что вне ядра КПФ величина параметра порядка не подавляется, $|\Delta| = \Delta_0$, получим для S_{out} [9, 12]

$$S_{\text{out}} = \int dx d\tau \left(\frac{C+C'}{2} V^2 + \frac{\tilde{C}}{2} \Phi^2 + \frac{1}{2Lc^2} A^2 + \frac{m^2 \mathbf{v}_s^2}{2e^2 \tilde{L}} \right) + \frac{S}{2\beta} \sum_{\omega < 1/\tau_0} \int dx \frac{\sigma(\omega)}{|\omega|} |\partial_x V(\omega, x) + \frac{i\omega A(\omega, x)}{c|^2}, \quad (1)$$

где интегрирование выполняется по $|x| > x_0$, $|\tau| > \tau_0$. Вообще говоря, кинетическая индуктивность $\tilde{L}$ и кинетическая емкость $\tilde{C}$ в (1) зависят от частоты ω и волнового вектора k [12]. В пределе низких ω и малых k имеем $\tilde{L} = 4\pi\lambda_L^2/S$ и $\tilde{C} = Se^2 N_0 n_s/n$, где n_s и n — соответственно, сверхпроводящая и полная плотность электронов. В уравнении (1) также была введена емкость $C' = Se^2 N_0 n_n/n$, которая далее в пределе $n_s \gg n_n \equiv n - n_s$ при низких T будет опущена.

Геометрия и экранирование диэлектриками снаружи проволоки учитываются удельной емкостью C , и индуктивностью L , которые заменяют член $\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2$ (для тонких проволок поперечное экранирование несущественно, и можно оставить только одну компоненту векторного потенциала).

Выражения для C и L зависят также от соответствующих пространственных и временных масштабов, а также от геометрии проволоки. В идеальном случае цилиндрической однородной проволоки для $kr_0 \ll 1$ (r_0 — радиус проволоки) имеем $C = \varepsilon_r [2 \ln / (kr_0)]^{-1}$ и $L = 2 \ln / (kr_0) / c^2$, где c — скорость света, а ε_r — диэлектрическая постоянная подложки. На практике детальная геометрия проволоки может быть очень сложной (например, площадь поперечного сечения S непостоянна вдоль проволоки, т.е. проволока неоднородна), и сверх того, вблизи проволоки могут размещаться другие (металлические) объекты.

Вышеупомянутые эффекты приводят к эффективному обрезанию логарифмической зависимости от k на масштабе $k \sim 1/d$, где d зависит от деталей эксперимента (например, d может представлять собой характерный масштаб неоднородности проволоки или расстояние до металлического заземления).

Используем упрощенную модель, предположив, что $C = \varepsilon_r [2 \ln(d/r_0)]^{-1}$ постоянна на всех интересующих нас расстояниях. В отношении L оказывается, что ее конкретный вид не является существенным для тонких проволок с $\sqrt{S} < \lambda_L$, для которых всегда преобладает кинетическая индуктивность $\tilde{L} \gg L$. Помимо вышеупомянутых кинетических и электромагнитных эффектов, выражение (1) учитывает существование диссипативных токов вне ядра. Соответствующий вклад описывается последним членом в (1).

Что касается вклада от ядра, то он состоит из двух слагаемых

$$S_{\text{core}} = \frac{b}{2} N_0 A_0^2 S \tau_0 x_0 + \frac{S}{\beta} \sum_{|\omega| > \tau_0^{-1}} \frac{x_0 \sigma}{|\omega|} \left| E\left(\omega, \frac{x_0}{2}\right) \right|^2. \quad (2)$$

Первый член представляет собой энергию конденсации, которая теряется внутри ядра, а второй член определяет действие диссипативных токов во время события проскальзывания фазы. Здесь σ — контактанс проволоки в нормальном состоянии: ранее уже использовалось то обстоятельство, что характерная частота КПФ достаточно высока [9] $1/\tau_0 \gtrsim \Delta_0$, следовательно, диссипативные токи внутри ядра нечувствительны к сверхпроводимости. Важно также подчеркнуть, что в (2) не надо добавлять градиентные (как по пространству, так и по времени) члены для Δ . Такие члены можно получить только с помощью разложения эффективного действия по степеням ω и k . Для быстрых процессов (типа КПФ) это разложение, очевидно, становится неправильным, и требуется более детальное рассмотрение поляризационных членов в выражении для действия. Для события КПФ с $1/\tau_0 > \Delta_0$ это рассмотрение дает [12] $b \sim \ln [1/(2\Delta_0\tau_0) + \xi^2/x_0^2]$, где $\xi = \sqrt{D/2\Delta_0}$ — длина когерентности грязного сверхпроводника, а $D = v_F l/3$.

4. Вариационная процедура

Для оценки действия КПФ $S_{\text{QPS}} = S_{\text{core}} + S_{\text{out}}$ используется вариационный подход, состоящий из нескольких этапов.

Сначала минимизируем гидродинамический вклад S_{out} по потенциалам V и A . В результате приходим к условиям седловой точки, которые связывают потенциалы с фазовой переменной вне ядра. Используя то, что для тонких проволок $\tilde{L} \gg L$, $\tilde{C} \gg C$, в фурье-представлении получаем

$$V_{\omega,k} = \frac{i\omega\varphi_{\omega,k}/2e}{1 + \sigma(\omega,k)Sk^2/\tilde{C}|\omega|}, \quad (3)$$

$$A_{\omega,k} = -ik \frac{cL\varphi_{\omega,k}}{2e\tilde{L}}. \quad (4)$$

Используя формулы работ (3), (4), можно переписать действие S_{out} только через фазовую переменную $\varphi(\tau, x)$. Затем, минимизируя эту часть действия по φ и используя тождество $\partial_x \partial_\tau \varphi - \partial_\tau \partial_x \varphi = 2\pi \delta(\tau, x)$ (которое следует из того факта, что после одного витка вокруг центра КПФ фаза изменяется на 2π), находим

$$S_{\text{out}} = \int_{|\omega| < 1/\tau_0} \frac{d\omega}{2\pi} \int_{|k| < 1/x_0} \frac{dk}{2\pi} \mathcal{G}(\omega, k). \quad (5)$$

Общий вывод выражения для функции $\mathcal{G}$ в (5) несколько утомителен и здесь не приводится. В следующих разделах можно получить существенные упрощения:

1. $\omega \gg \sigma(\omega, k)Sk^2/C$. Функция (5) имеет вид

$$\mathcal{G}(\omega, k) = \frac{\pi^2/2e^2}{k^2/C + \tilde{L}\omega^2}. \quad (6)$$

2. $\sigma(\omega, k)Sk^2/\tilde{C} \ll \omega \ll \sigma(\omega, k)Sk^2/C$. Находим

$$\mathcal{G}(\omega, k) = \frac{\pi^2\sigma(\omega, k)S}{2e^2|\omega|} \frac{1}{1 + \tilde{L}\sigma(\omega, k)S|\omega|}. \quad (7)$$

3. $\omega \ll \sigma(\omega, k)Sk^2/\tilde{C}$. Функция $\mathcal{G}$ опять приобретает вид (6), но C заменяется на $\tilde{C}$.

Последним шагом нашей вариационной процедуры является минимизация полного действия КПФ $S_{\text{core}} + S_{\text{out}}$ по параметрам ядра τ_0 и x_0 . Сначала пренебрежем диссипацией, формально подставляя $\sigma = 0$ в (2) и (5). Затем, решая уравнения

$$\frac{\partial S_{\text{QPS}}}{\partial \tau_0} = 0, \quad \frac{\partial S_{\text{QPS}}}{\partial x_0} = 0$$

и считая b константой (т.е. пренебрегая его слабой зависимостью от τ_0 и x_0), получаем

$$x_0 = c_0 \tau_0 = \sqrt{\frac{\pi}{4e^2 \tilde{L} S b N_0 A_0^2}}, \quad (8)$$

где $c_0 = 1/(\tilde{L}C)^{1/2}$ — скорость моды Муиджа–Шёна [14], которая определяет пространственно–временную асимметрию ядра. Полное действие для одного КПФ имеет вид

$$S_{\text{QPS}}^{(0)} = \frac{\mu}{2} + \mu \ln \left(\frac{R}{2x_0} + \frac{R}{2c_0\tau_0} \right), \quad (9)$$

где $R^2 = X^2 + c_0^2 \beta^2$, X — длина проволоки, а $\mu = (\pi/4e^2)(C/\tilde{L})^{1/2}$. Первый член в (9) представляет действие от ядра S_{core} , второй член определяет S_{out} (для простоты обрезание выбрано с помощью интегрирования с внешней стороны эллипса $(x/x_0)^2 + (\tau/\tau_0)^2 > 1$). Подставляя $\tilde{L} = 4\pi\lambda_L^2/S = 1/2\pi e^2 N_0 A_0 D S$ в (8) при $T \ll \Delta_0$, находим $x_0 = c_0 \tau_0 = \pi\xi/\sqrt{b}$, т.е. размер ядра x_0 имеет порядок сверхпроводящей длины когерентности ξ , и время КПФ $\tau_0 \sim \xi/c_0 \ll 1/\Delta_0$. Этот результат оправдывает сделанное выше предположение, что характерная частота КПФ выше Δ_0 , и демонстрирует, почему действие от ядра $S_{\text{core}} \propto x_0 \tau_0$ много меньше, чем найденное в рамках подхода на основе временного уравнения Гинзбурга–Ландау [8], в котором частота КПФ имеет порядок Δ_0 .

Теперь включим в рассмотрение диссипацию. При высоких частотах диссипативные токи, протекающие как внутри, так и снаружи ядра, являются существенными, и их следует учитывать даже при $T = 0$. Из (5), (7) получаем диссипативный вклад от ядра S_{out} . После простого интегрирования находим

$$S_{\text{out}}^{\text{diss}} \approx \frac{\sigma S}{e^2 x_0}. \quad (10)$$

Это выражение представляет собой не что иное, как диссипативное действие Калдейры–Леггетта для нормального проводника с поперечным сечением S и длиной порядка x_0 . Аналогичное выражение определяет диссипативный вклад от ядра $S_{\text{core}}^{\text{diss}}$.

Если σ мало, диссипативные члены можно рассматривать по теории возмущений. Этого достаточно, пока $\sigma S \lesssim e^2 \mu \xi$. Легко проверить, что в практически важном пределе Друде $\sigma = 2e^2 N_0 D$ упомянутое условие означало бы, что $\xi \gtrsim c_0/\Delta_0$. Это условие не выполняется для реалистических значений параметров. Следовательно, в этом пределе диссипацию нельзя рассматривать по теории возмущений и нашу вариационную процедуру необходимо модифицировать. При определенных упрощающих предположениях находим

$$S_{\text{core}}^{\text{diss}} \approx \frac{\sigma S}{e^2 x_0} \left[\frac{1}{2r^6} + r^6 \right] \ln \frac{c_0 x_0}{Dr}, \quad (11)$$

где $r = c_0\tau_0/x_0$. Сильная зависимость (11) от r задает условие минимума $r \approx 1$, т.е. асимметрия ядра остается приблизительно такой же, как в пределе слабого затухания. При этом условии полное действие $S_{\text{QPS}}^{(0)} + S_{\text{QPS}}^{\text{diss}}$ можно легко минимизировать по x_0 и получить [9] $x_0 \approx c_0\tau_0 \approx \xi\sqrt{a}$ и

$$S_{\text{core}} \approx a\mu, \quad a \approx \left(\frac{c_0}{4_0\xi}\right)^{2/3}. \quad (12)$$

5. Фазовый переход металл–сверхпроводник

Следующий шаг заключается в рассмотрении газа КПФ в сверхпроводящей проволоке. Предположим, что через проволоку протекает ток I (который много меньше тока распаривания). Подставляя решение, отвечающее седловой точке $\varphi = \sum_i^n \tilde{\varphi}(x - x_i, \tau - \tau_i)$ в выражение для действия и удерживая дополнительный член $\int d\tau \int dx (I/2e) \partial_x \varphi$ [11], находим

$$S_n = na\mu - \mu \sum_{i \neq j} v_i v_j \ln \left(\frac{\rho_{ij}}{x_0} \right) + \frac{\Phi_0}{c} I \sum_i v_i \tau_i. \quad (13)$$

Величина $\rho_{ij} = [c_0^2(\tau_i - \tau_j)^2 + (x_i - x_j)^2]^{1/2}$ определяет расстояние между i -тым и j -тым КПФ в плоскости (x, τ) , $v_i = +1 (-1)$ — "заряды" КПФ (анти-КПФ), а $\Phi_0 = hc/2e$ — квант потока. Только нейтральные конфигурации КПФ с $v_{\text{tot}} = \sum_i^n v_i = 0$ дают вклад в функцию распределения [9] (и следовательно, n должно быть четно).

Для $I = 0$ уравнение (13) определяет стандартную модель 2D газа логарифмически взаимодействующих зарядов v_i . Эффективная (малая) "активности" y этих зарядов выражается как

$$y = x_0\tau_0 B \exp(-a\mu), \quad (14)$$

где B — обычный флуктуационный детерминант, который можно приближенно оценить как $B \sim a\mu/x_0\tau_0$. По аналогии с кулоновским газом заключаем, что фазовый переход КТБ [2] для КПФ происходит в сверхпроводящей проволоке при $\mu = \mu^* \equiv 2 + 4\pi y \approx 2$: для $\mu < \mu^*$ плотность свободных КПФ в проволоке (и следовательно, ее сопротивление) всегда остается конечной, тогда как для $\mu > \mu^*$ КПФ и анти-КПФ (АКПФ) связываются в пары, и сопротивление сверхпроводящей проволоки сильно подавляется и зависит от T . Получаем важный вывод: при $T = 0$ сверхпроводящая 1D-проволока имеет исчезающе малое линейное сопротивление, при условии, что электромагнитное взаимодействие между проскальзываниями фазы является достаточно сильным, т.е. $\mu > \mu^*$.

Приведенный выше анализ применим только для достаточно длинных проволок. Однако при типичных экспериментальных параметрах $X < c_0\beta$ (или даже $X \ll c_0\beta$) и необходимо учитывать конечный размер проволоки. Рассмотрим физическую ситуацию с исчезающим (даже при $\omega \gg 4_0$) контактансом проволоки вдали от ядра КПФ $\sigma = \sigma_{\text{qp}}$. Эта ситуация может реализоваться при наличии квазичастиц над щелью по причине конечной температуры или неравновесных эффектов. В этом случае наше рассмотрение необходимо модифицировать следующим образом.

Применим сначала 2D-скейлинг [2] $\partial_l y = (2 - \mu)y$ и $\partial_l \mu = -4\pi^2 \mu^2 y^2$, где μ и y зависят от параметра скейлинга l . Решая эти уравнения до $l = l_X = \ln(X/x_0)$, получим перенормированную активность $\tilde{y} = y(l_X)$.

Для больших масштабов $l > l_X$ имеет значение только временная координата. При достаточно низких частотах взаимодействие между КПФ определяется функцией (7), и задача сводится к задаче кулоновского 1D-газа с логарифмическим взаимодействием. Следовательно (для $\tilde{y} \ll 1$), дальнейший скейлинг определяется как [13, 11] $\partial_l \tilde{y} = (1 - \gamma)\tilde{y}$ и $\partial_l \gamma = 0$, где $\gamma = \pi S \sigma_{\text{qp}} / 2e^2 X$ — безразмерный "квазичастичный" контактанс проволоки. Для $\gamma > 1$ активность стремится к нулю, что опять соответствует сверхпроводящей фазе, в то время как для $\gamma < 1$ она возрастает, что указывает на резистивную фазу в полной аналогии с единичным джозефсоновским переходом с омической диссипацией. Точка фазового перехода опять зависит от S , но также от длины проволоки X и значения σ_{qp} (см. ниже).

6. Сопротивление проволоки при низких T

При любом ненулевом T проволока имеет ненулевое сопротивление $R(T, I)$ даже в "упорядоченной" фазе $\mu > \mu^*$ (или $\gamma > 1$). Чтобы оценить $R(T)$ в этой фазе для длинной проволоки, используем теорию возмущений и сначала вычислим поправку к действию δF , обусловленную одной связанной парой КПФ-АКПФ. Одна пара КПФ-АКПФ дает вклад δF в действие проволоки:

$$\delta F = \frac{Xy^2}{x_0\tau_0} \int_{\tau_0}^{\beta} \frac{d\tau}{\tau_0} \int_{x_0}^X \frac{dx}{x_0} \exp \left\{ \left(\Phi_0 \frac{I\tau}{c} \right) - 2\mu \ln \left[\frac{\rho(\tau, x)}{x_0} \right] \right\}, \quad (15)$$

где $\rho = (c_0^2\tau^2 + x^2)^{1/2}$. Для ненулевого I выражение (15) формально расходится при $\beta \rightarrow \infty$ и (после соответствующего аналитического продолжения) приобретает мнимую часть $\text{Im } \delta F$. Это указывает на вызванную КПФ неустойчивость сверхпроводящего состояния проволоки. Соответствующая скорость затухания $\Gamma = 2 \text{Im } \delta F$ определяет полное падение напряжения V на проволоке (см. детали в работе [9]). Для сопротивления проволоки $R(T, I) = V/I$ это дает $R \propto T^{2\mu-3}$ и $R \propto I^{2\mu-3}$ при $T \gg \Phi_0 I$ и $T \ll \Phi_0 I$ соответственно. Для толстых проволок с $\mu > \mu^*$ сопротивление должно сильно зависеть от температуры. Для более тонких проволок температурная зависимость сопротивления становится линейной при переходе в неупорядоченную фазу, для которой наш анализ не работает. При $T \ll \Phi_0 I/c$ ожидается сильно нелинейная вольт-амперная характеристика $V \sim I^\nu$ в толстых проволоках и универсальное значение $\nu(\mu^*) = 2$ в тонких проволоках в точке перехода в резистивное состояние с $V \sim I$, где $\nu = 1$. Заметим, что в отличие от перехода КТБ в сверхпроводящих 2D-пленках вместо скачка от $\nu = 3$ к $\nu = 1$ происходит скачок от $\nu = 2$ к $\nu = 1$.

Рассмотрение для короткой проволоки $X < c_0/T$ тоже проводится в два этапа. 2D-скейлинговый анализ дает "глобальную" активность $\tilde{y}$. По аналогии с резистивно шунтированным джозефсоновским переходом [11] падение напряжения, получаемое из мнимой части свободной энергии

$$V = \frac{2\Phi_0 \tilde{y}^2}{\Gamma(2\gamma) c \tilde{\tau}_0} \sinh \left(\frac{\Phi_0 I}{2cT} \right) \left| \Gamma \left(\gamma + \frac{i\Phi_0 I}{2\pi cT} \right) \right|^2 \left(\frac{2\pi \tilde{\tau}_0}{\beta} \right)^{2\gamma-1},$$

дает соответственно $R \propto T^{2\gamma-2}$ и $R \propto I^{2\gamma-2}$ при высокой и низкой T . Здесь $\tilde{\tau}_0$ определяется из обрезания на высоких частотах в (7): $\tilde{\tau}_0 \sim Xc/e^2\gamma$. Полученный выше результат

действителен для $\gamma > 1$, а также для меньших γ при не очень низких T [11]. При $T \rightarrow 0$ сопротивление в металлической фазе имеет вид [11]

$$R = \frac{S\sigma_{qp}}{X}, \quad (16)$$

т.е. R точно равно квазичастичному сопротивлению проволоки, тогда как сверхпроводящий канал заблокирован вследствие квантовых флуктуаций.

7. Обсуждение

Сравним наши предсказания с экспериментальными результатами [5, 6, 10]. Выбирая $\sqrt{S} \sim 10$ нм и $\varepsilon_r = 1$, при типичных параметрах системы $k_F^{-1} \sim 0,2$ нм $< l \sim 1-10$ нм $\lesssim \xi \sim 10$ нм $< \xi_0 \sim \lambda_L \sim 100$ нм получим скорость $c_0/c = c_{MS}/c \approx (\sqrt{S}/10\lambda_L)$, $\mu \approx 30(\sqrt{S}/\lambda_L)$ и $a \sim 5-10$. Эта оценка дает действие от ядра $S_{core} \simeq a\mu \lesssim 10$ в согласии с [5].

Для выбранных значений параметров нами предсказан переход из сверхпроводящего в металлическое состояние при толщине проволоки $\sqrt{S} \simeq \lambda_L/15 \lesssim 10$ нм. Это предсказание согласуется также с результатами Джордано, который обнаружил, что проволоки с $r_0 = \sqrt{S}/\pi \approx 8$ нм имеют сопротивление, которое достигает насыщения с некоторым измеримым значением при низких T , тогда как сопротивление более толстых проволок [5] $r_0 \gtrsim 13$ нм всегда уменьшается с T .

Другим примечательным результатом является наблюдение, что температура кроссовера от классического к квантовому поведению T^* оказалась очень близкой к T_c для достаточно тонких проволок [5]. Сравнивая наше квантовое действие $2S_{core}$ с классической экспонентой [3], немедленно приходим к простой оценке для $T^* \approx \Delta_0^{2/3} c_0^{1/3} / \xi^{1/3}$. При выбранных выше параметрах это дает $T^* \sim 10\Delta(T^*)$, т.е. для тонких проволок этот кроссовер действительно должен происходить очень близко к T_c .

Независимые измерения $R(T)$ для сверхпроводящих проволок были выполнены в работах [6, 10], где сообщалось также о систематических отклонениях от классических предсказаний [3] для тонких проволок. Хотя общая тенденция [6, 10] подобна наблюдавшейся в работе [5], вид некоторых экспериментальных кривых совершенно отличен от приведенного в работе [5]. В работе [8] было сделано утверждение, что эти количественные отличия обусловлены зернистостью проволок, используемых в экспериментах [5]. Однако в [5] сообщается, что вариации S были умеренными. Если это так, то эта экспериментальная особенность может вызвать только несколько неоднородное распределение КПФ вдоль проволоки, так как активность КПФ возрастает при уменьшении S . Наша теория с незначительными модификациями применима также и в этой ситуации. Хотя само по себе согласие наших предсказаний с результатами [5] не может исключить интерпретацию "слабого звена" [8], совершенно ясно, что неспособность автора [8] объяснить данные [5] в рамках сценария КПФ обусловлена исключительно серьезными недостатками теории [8] и не является следствием возможных экспериментальных проблем с зернистостью проволок [5].

Чтобы продолжить наше сравнение, напомним, что проволоки в работах [6, 10] были достаточно короткими $X \sim 1-2$ мкм, в то время как проволоки, исследованные в работе [5] обычно были на один или даже два порядка

длиннее. При не очень низких T можно считать, что $\sigma_{qp} \sim \sigma$, тогда оценка параметра $\tilde{\tau}_0^{-1}$ дает значение порядка 1 К или даже больше для образцов в экспериментах [6, 10]. В то же время для образцов из [5] $\tilde{\tau}_0^{-1}$, как правило, меньше 10 мК. Таким образом, различие между результатами [5] и [6, 10] можно приписать различному поведению функции $\mathcal{G}(5)$ для различных частот: вид (6) следует применять в случае [5], а образцы [6, 10] в интересующем диапазоне температур должны скорее описываться с помощью (7). Например, данные на рис. 1а в работе [10] можно описать (по крайней мере, качественно) зависимостью

$$R(T) \propto \tilde{y}^2 (T\tilde{\tau}_0)^{2\gamma-2} \quad (17)$$

как для толстых ($\gamma > 1$), так и для тонких ($\gamma < 1$) проволок. Сопротивление последних — согласно нашему анализу — должно возрастать при понижении T . Именно это и было обнаружено в работе [10]. Кроссовер от этого поведения к поведению с уменьшением $R(T)$ для толстых проволок можно проинтерпретировать, как указание на фазовый переход при $\gamma = 1$.

Другой интересной особенностью, которую следует обсудить, является отрицательное магнитосопротивление проволок, наблюдавшееся в работе [10]. На первый взгляд эта деталь противоречит нашему КПФ-сценарию: в некотором (достаточно сильном) магнитном поле H щель Δ_0 частично подавляется, и барьер для КПФ должен понизиться. Следовательно, активность y и сопротивление проволоки R — в противоположность [10] — должны возрастать с увеличением H . Однако, если включить в рассмотрение диссипативные эффекты вне ядра, картина может резко измениться. В самом деле, $\sigma_{qp} = \sigma_n/n$ сильно зависит от соотношения между T и $\Delta_0(T, H)$. При достаточно низкой T уменьшение Δ может привести к экспоненциальному [$\sigma_{qp} \propto \exp(-\Delta_0/T)$] увеличению числа квазичастиц и, следовательно, к диссипации. Итак, имеем два эффекта: поле H увеличивает фугитивность КПФ y , но оно также увеличивает диссипацию γ , которая подавляет квантовые флуктуации. Совершенно очевидно (например, из (17)), что второй эффект может доминировать в некоторой области параметров, и тогда сопротивление будет уменьшаться при увеличении H . При очень больших H щель Δ_0 будет подавляться, и сопротивление опять будет возрастать. Такое возвратное поведение наблюдалось в работе [10].

Список литературы

1. Hohenberg P C *Phys. Rev.* **158** 383 (1967); Mermin N D, Wagner H *Phys. Rev. Lett.* **17** 1133 (1966)
2. Kosterlitz J M J. *Phys. C* **7** 1046 (1974)
3. Langer J S, Ambegaokar V *Phys. Rev.* **164** 498 (1967); McCumber D E, Halperin B I *Phys. Rev. B* **1** 1054 (1970)
4. Newbower R S, Beasley M R, Tinkham M *Phys. Rev. B* **5** 864 (1972)
5. Giordano N *Physica B* **203** 460 (1994) and refs. therein.
6. Sharifi F, Herzog A V, Dynes R C *Phys. Rev. Lett.* **71** 428 (1993)
7. Saito S, Murayama Y *Phys. Lett. A* **139** 85 (1989)
8. Duan J -M *Phys. Rev. Lett.* **74** 5128 (1995)
9. Zaikin A D et al. *Phys. Rev. Lett.* **78** 1552 (1997)
10. Xiong P, Herzog A V, Dynes R C *Phys. Rev. Lett.* **78** 927 (1997)
11. Schön G, Zaikin A D *Phys. Rep.* **198** 237 (1990)
12. van Otterlo A et al. submitted to *Phys. Rev. B*
13. Schmid A *Phys. Rev. Lett.* **51** 1506 (1983); Guinea F, Hakim V, Muramatsu A *Phys. Rev. Lett.* **54** 263 (1985); Bulgadaev S A *JETP Lett.* **39** 315 (1984)
14. Mooij J E, Schön G *Phys. Rev. Lett.* **55** 114 (1985)